

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-056334

(43)Date of publication of application: 03.03.1995

3/18

(51)Int.CI.

G03F 7/027 G03F 7/028 G03F 7/033 G03F 7/038 H05K 3/00

(21)Application number : 05-203539

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

18.08.1993

(72)Inventor: ICHIKAWA TATSUYA

ENDO MASAKI

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PHOTOSENSITIVE ELEMENT USING THE SAME

H05K

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a photosensitive resin compsn. excellent in adhesion, tent strength and peelability.

CONSTITUTION: This photosensitive resin compsn. contains a polymer binder (A) having carboxyl groups, a photopolymn. initiator (B) and a photopolymerizable compd. (C) having at least one polymerizable ethylenically unsatd. bond in one molecule and the component C contains a compd. represented by the general formula [where (n) is an integer of 3–8] as an essential component. This photosensitive element uses this photosensitive resin compsn.

$$\left[\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-56334

(43)公開日 平成7年(1995)3月3日

(51) Int.Cl.* G 0 3 F	7/027 7/028 7/033	酸別記号 5 0 2	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H05K	7/038 3/00	F	6921-4E 審査請求	未請求。請求項	頁の数4 OL (全7頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号		特顏平5-203539		(71)出顧人	000004455 日立化成工業株式会社
(22)出願日		平成5年(1993) 8 /	月18日	(72)発明者	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
				(72)発明者	遠藤 昌樹 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内
				(74)代理人	弁理士 若林 邦彦

(54) [発明の名称] 感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント

(57)【要約】

[目的] 密着性、テント強度及び剥離性に優れた感光 性樹脂組成物を提供する。

【構成】 (A)カルボキシル基を有するバインダーボ リマー、(B) 光重合開始剤及び(C) 分子内に少なく*

$$C'H' - C + CH' + (O - CH' CH')^{2} + O - C - CH = CH'$$

(1)

(化1)

(式中、nは3~8の整数を表す)で示される化合物を 必須成分として含有する感光性樹脂組成物及びこれを用 いた感光性エレメント。

* とも一つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する光

重合性化合物を含み、前記(C)成分が次の一般式

【請求項1】 (A) カルボキシル基を有するバインダ ポリマー、(B)光重合開始剤及び(C)分子内に少な米

(式中、nは3~8の整数を表す)で示される化合物を 必須成分として含有する感光性樹脂組成物。

【請求項2】 (C)成分中の一般式(I)で示される 重量部に対して10~100重量部である請求項1記載 の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 (A)、(B)及び(C)成分の使用割 合が、

(A) 40~80重量部

(B) (A) 及び(C) の合計量100重量部に対して 0.1~20重量部及び

(C) 20~60重量部(但し(A)及び(C)の合計 量を100重量部とする)である請求項1、2又は3記 載の感光性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1、2又は3記載の感光性樹脂組 成物を支持体上に塗布、乾燥した感光性エレメント。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感光性樹脂組成物及びと れを用いた感光性エレメントに関する。

[0002]

【従来の技術】印刷配線板の製造、金属の精密加工等の 分野において、エッチング、めっき等の基材の化学的、 電気的手法を用いる際にレシスト材料として感光性樹脂 30 組成物及びこれを用いた感光性エレメントを使用するこ とが知られている。感光性エレメントとしては支持体上 に感光性樹脂組成物を積層したものが広く使用されてい

[0003]との感光性樹脂組成物は光で硬化し、未硬 化部は炭酸ナトリウム等のアルカリ水溶液で溶解するも のが使用されている。このアルカリ水溶液で溶解する感 光性樹脂組成物にはカルボン酸、無水カルボン酸、スル ホン酸、フェノール性又はアルコール性ヒドロキシル基 等の水/アルカリ媒体中への溶解を可能にする基を有す※40

$$C_1H_1 - C_1CH_1 + (O_1CH_1CH_1)_0 - C_1CH_1CH_1$$
 (1)

(式中、nは3~8の整数を表す) で示される化合物を 必須成分として含有する感光性樹脂組成物及びこれを用 いた感光性エレメントに関する。

【0008】以下、本発明について詳述する。本発明に (A) 成分として用いられるカルボキシル基を有するバ インダポリマーとしては、例えば、(メタ)アクリル酸 アルキルエステル [(メタ) アクリル酸とはメタクリル 50

料くとも一つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する 光重合性化合物を含み、前記(C)成分が一般式(I) 【化1】

※ る重合体又は共重合体が使用されている(特公昭35-14065号公報、特公昭39-1112号公報等)。 しかし、これらの組成物では現在、印刷配線板に要求さ エチレン性不飽和化合物の含有量が、(C)成分100 10 れている高精度のレリーフ像作成は不可能であり、実用 に供しない。

> 【0004】特公昭58-12577号公報には可提性 金属への付着性、感光性エレメントをロール状に保存す る際のレジストの冷間流れ(コールドフロー)または端 部からの浸み出し(エッジフュージョン)の低下を目的 とする組成物が提案されているが、長鎖のメタアクリレ ートを共重合しているため剥離時間が長く、半田めっき をしたのちにアルカリ水溶液で剥離する際に半田が脱落 するなどの問題がある。

20 【0005】特公平1-36924号公報には優れたエ ッチングまたはめっきレジストとして、また冷間流れ性 の少ない感光性エレメントが示されている。しかし、と れらの樹脂組成物は早い現像性や剥離性を得るために吸 水率の高い共重合体を使用するために光硬化した部分も 膨潤し、テント破れ、ラインのギザつき等の問題があ る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の欠点 を解消し、優れた密着性とテント強度、剥離性を得ら れ、高精度のレリーフ像の形成を可能とする感光性樹脂 組成物及びこれを用いた感光性エレメントを提供するも のである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)カルボ キシル基を有するバインダボリマー、(B)光重合開始 剤及び(C)分子内に少なくとも一つの重合可能なエレ チン性不飽和結合を有する光重合性化合物を含み、前記 (C)成分が一般式(I)

【化2】

酸及びアクリル酸を意味する。以下同じ〕と(メタ)ア クリル酸とこれらと共重合しうるビニルモノマーとの共 重合体等を挙げられる。とれらの共重合体は、単独で又 は2種以上を組み合わせて用いられる。

【0009】(メタ) アクリル酸アルキルエステルとし ては、例えば、(メタ)アクリル酸メチルエステル、

(メタ) アクリル酸エチルエステル、(メタ) アクリル

酸ブチルエステル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキ シルエステル等が挙げられる。また、(メタ)アクリル 酸アルキルエステルや(メタ)アクリル酸と共重合しう るビニルモノマーとしては、例えば、(メタ)アクリル 酸テトラヒドロフルフリルエステル、(メタ)アクリル 酸ジメチルアミノエチルエステル、(メタ)アクリル酸 ジエチルアミノエチルエステル、メタクリル酸グリシジ ルエステル、2,2,2-トリフルオロエチル(メタ) アクリレート、2,2,3,3-テトラフルオロプロピ ル (メタ) アクリレートアクリルアミド、ジアセトンア 10 クリルアミド、スチレン、ビニルトルエン等が挙げられ

【0010】本発明に(B)成分として用いられる光重 合開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、N,N' -テトラメチル-4,4'-ジアミノベンゾフェノン (ミヒラーケトン)、N, N'-テトラメチル-4, 4'ージアミノベンゾフェノン、4ーメトキシー4'ー ジメチルアミノベンゾフェノン、2-エチルアントラキ ノン、フェナントレンキノン等の芳香族ケトン、ベンゾ インメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベン 20 ゾインフェニルエーテル等のベンゾインエーテル、メチ ルベンゾイン、エチルベンゾイン等のベンゾイン、ベン

ジルジメチルケタール等のベンジル誘導体、2-(o-クロロフェニル) - 4、5 - ジフェニルイミダゾールニ 量体、2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジ(m-メトキシフェニル) イミダゾール二量体、2-(o-フ ルオロフェニル) - 4, 5 - ジフェニルイミダゾールニ 量体、2-(o-メトキシフェニル)-4,5-ジフェ ニルイミダゾール二量体、2-(p-メトキシフェニ ル)-4,5-ジフェニルイミダゾール二量体、2,4 -ジ (p-メトキシフェニル) -5-フェニルイミダゾ ール二量体、2-(2,4-ジメトキシフェニル)-4. 5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-(p-メ チルメルカプトフェニル)-4.5-ジフェニルイミダ ゾール二量体等の2,4,5-トリアリールイミダゾー ル二量体、9-フェニルアクリジン、1,7-ビス

(9,9'-アクリジニル) ヘプタン等のアクリジン誘 導体などが挙げられる。 これらは単独で又は2種以上を 組み合わせて用いられる。

【0011】本発明に成分(C)として用いられる少な 40 くとも一つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する 光重合性化合物のうち、必須成分として含まれる一般式 (1)で示される化合物としては、例えば、CD-50 2 (一般式 (I) でnが3、ソマール社製、商品名)、 SR-9035 (一般式 (1) でnが5、ソマール社 製、商品名)、SR-415(一般式(I)でnが7、 ソマール社製、商品名)等が用いられる。

【0012】また、成分(C)として、必須成分である 一般式(1)で示される化合物以外の化合物としては、 例えば、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレー 50 大して内部の光硬化が不充分となる傾向がある。

ト(エチレン基の数が2~14のもの)、トリメチロー ルプロパンジ (メタ) アクリレート、トリメチロールブ ロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメ タントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタ ンテトラ(メタ)アクリレート、ポリプロビレングリコ ールジ(メタ)アクリレート(プロピレン基の数が2~ 14のもの)、ジベンタエリスリトールベンタ(メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールへキサ(メタ) アクリレート等の多価アルコールにα、β-不飽和カル

「ボン酸を反応させて得られる化合物、ビスフェノールA ジオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ビスフェノ ールAトリオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、ビ スフェノールAデカオキシエチレンジ(メタ)アクリレ ート等のビスフェノールAジオキシエチレンジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリグリシジル エーテルトリアクリルレート、ビスフェノールAジグリ シジルエーテルアクリレート等のグリシジル基含有化合 物にα、β-不飽和カルボン酸を付加して得られる化合 物、無水フタル酸等の多価カルボン酸とβ-ヒドロキシ エチル (メタ) アクリレート等の水酸基及びエチレン性 不飽和基を有する物質とのエステル化物、(メタ)アク リル酸メチルエステル、(メタ)アクリル酸エチルエス テル、(メタ) アクリル酸ブチルエステル、(メタ) ア クリル酸2-エチルヘキシルエステル等の(メタ)アク リル酸のアルキルエステルなどが挙げられる。

【0013】本発明において、成分(A)の配合量は、 成分(A)及び成分(C)の合計量100重量部に対し て40~80重量部の範囲とすることが好ましい。40 重量部未満では光硬化物が脆くなり易く、また感光性フ ィルムとして用いた場合、塗膜性に劣る傾向があり、8 0重量部を超えると感度が不充分となる傾向がある。

【0014】また、成分(C)の配合量は、成分(A) 及び成分(C)の合計量100重量部に対し、20~6 0 重量部の範囲とすることが好ましい。この配合量が2 0重量部未満では感度が不充分となる傾向があり、60 重量部を超えると光硬化物が脆くなる傾向がある。

【0015】(C)成分中の必須成分である一般式 (I)で示されるモノマーの配合量は、(C)成分10 ○重量部に対して10~100重量部であることが好ま しい。との配合量が10重量部未満では剥離時間が長く なる傾向がある。

[0016] 一般式 (I) におけるnは、3~8の整数 とされる。 n が 8 を超えると、テント強度が劣る。ま た、nが3未満であると剥離時間が長くなる。

【0017】光重合開始剤成分(B)の配合量は、成分 (A)及び成分(C)の合計量100重量部に対して

 1~20重量部の範囲とすることが好ましい。O. 1重量部未満では感度が不充分となる傾向があり、20 重量部を超えると露光の際に組成物の表面での吸収が増 【0018】本発明の感光性樹脂組成物には、染料、発 色剤、可塑剤、顔料、難燃剤、安定剤、密着性付与剤等 を必要に応じて添加してもよい。

【0019】本発明の感光性樹脂組成物は、前記各成分を、これらを溶解する溶剤、例えば、トルエン、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソプチルケトン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、クロロホルム、塩化メチレン、メチルアルコール、エチルアルコール等に溶解、混合させることにより、均一な溶液とできる。

【0020】本発明の感光性樹脂組成物は、これを支持体上に塗布、乾燥し、感光性エレメントとして使用する

ともできる。支持体としては、重合体フィルム、例えば、ボリエチレンテレフタレート、ボリプロピレン、ボリエチレン等からなるフィルムが用いられ、ボリエチレンテレフタレートフィルムが好ましい。これらの重合体フィルムは、後に感光層から除去可能でなくてはならないため、除去が不可能となるような表面処理が施されたものであったり、材質であったりしてはならない。これらの重合体フィルムの厚さは、通常5~100μm、好ましくは10~30μmである。これらの重合体フィルムの一つは感光層の支持フィルムとして、他の一つは感光層の保護フィルムとして感光層の両面に積層してもよい。

【0021】本発明の感光性エレメントを用いてフォトレジスト画像を製造するに際しては、前記の保護フィルムが存在している場合には、保護フィルムを除去後、感光層を加熱しながら基板に圧着させることにより積層する。積層される表面は、通常、金属面であるが、特に制限はない。感光層の加熱、圧着は、通常、90~130 30 °C、圧着圧力3kg/cm²で行われるが、これらの条件には特に制限はない。感光層を前記のように加熱すれば予め基板を予熱処理することは必要でないが、積層性をさらに向上させるために基板の予熱処理を行うこともできる

【0022】 このようにして積層が完了した感光層は、次いで、ネガフィルム又はポシフィルムを用いて活性光に画像的に露光される。この際感光層上に存在する重合体フィルムが透明の場合には、そのまま露光してもよく、また、不透明の場合には、当然除去する必要がある。感光層の保護という点からは、重合体フィルムは透明で、この重合体フィルムを残存させたまま、それを通して露光することが好ましい。

【0023】活性光は、公知の活性光源、例えば、カーボンアーク、水銀蒸気アーク、キセノンアーク、その他から発生する光が用いられる。感光層に含まれる光開始剤の感受性は、通常、紫外線領域において最大であるので、その場合は活性光源は紫外線を有効に放射するものにすべきである。もちろん、光開始剤が可視光線に感受するもの、例えば、9、10-フェナンスレンキノン等50

である場合には、活性光としては可視光が用いられ、その光源としては前記のもの以外に写真用フラッド電球、 太陽ランプなども用いられる。

【0024】次いで、路光後、感光層上に重合体フィル ム等が存在している場合には、これを除去した後、アル カリ水溶液を用いて、例えば、スプレー、揺動浸漬、ブ ラッシング、スクラッピング等の公知方法により未露光 部を除去して現像する。アルカリ性水溶液の塩基として は、リチウム、ナトリウムあるいはカリウムの水酸化物 等の水酸化アルカリ、リチウム、ナトリウムあるいはカ リウムの炭酸塩又は重炭酸塩等の炭酸アルカリ、リン酸 カリウム、リン酸ナトリウム等のアルカリ金属リン酸 塩、ピロリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム等のア ルカリ金属ビロリン酸塩などが用いられ、特に、炭酸ナ トリウムの水溶液が好ましい。現像に用いるアルカリ水 溶液のpHは、好ましくは9~11の間であり、また、 その温度は感光層の現像性に合わせて調節される。該ア ルカリ水溶液中には、表面活性剤、消泡剤、現像を促進 させるための少量の有機溶剤などを混入させてもよい。 【0025】さらに、印刷配線板を製造するに際して は、現像されたフォトレジスト画像をマスクとして露光 している基板の表面をエッチング、めっき等の公知方法 で処理する。次いで、フォトレジスト画像は、通常、現 像に用いたアルカリ水溶液よりさらに強アルカリ性の水 溶液で剥離される。との強アルカリ性の水溶液として は、例えば、1~5重量%の水酸化ナトリウム水溶液等

が用いられる。 【0026】

【実施例】次に、本発明を実施例により詳しく説明するが、本発明はこれらにより制限されるものではない。 実施例1~2及び比較例1~3

メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリル酸エチル/メタクリル酸エチル(重合比22/45/27/6 (重量比)、重量平均分子量11万)の40重量%メチルセロソルブ/トルエン(重量比6/4)溶液150g(固形分60g)((A)成分)、トリブロモメチルフェニルスルフォン1.0g、ロイコクリスタルバイオレット1g、マラカイトグリーン0.05g、メチルエチルケトン10g、トルエン10g、メタノール3g、ベンゾフェノン4.5g((B)成分)及びN、N´ーテトラエチルー4、4´ージアミノベンゾフェノン

((B)成分)0.2gを配合し溶液を得た。

【0027】この溶液に表1に示す(C)成分を溶解させて感光性樹脂組成物の溶液を得た。次いで、この感光性樹脂組成物の溶液を25μm厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に均一に塗布し、100℃の熱風対流式乾燥機で約10分間乾燥して感光性エレメントを得た。感光性樹脂組成物層の乾燥後の膜厚は、50μmであった。

【0028】一方、銅箔(厚さ35µm)を両面に積層

したガラスエポキシ材である銅張り積層板(日立化成工 業社製、商品名MCL-E-61)の銅表面を#600 相当のブラシを持つ研磨機(三啓社製)を用いて研磨 し、水洗後、空気流で乾燥し、得られた銅張り積層板を 80°Cに加温し、その銅表面上に前記感光性樹脂組成物 層を120℃に加熱しながらラミネートした。

[0029]次に、髙圧水銀灯ランプを有する露光機 (オーク(株)製) HMW-201Bを用いてネガとし てストーファー21段ステップタブレットを試験片の上 に置いて60mJ/cm 露光した。次にボリエチレンテレフ 10 タレートフィルムを剥離し、30℃で1重量%炭酸ナト リウム水溶液を60秒間スプレーすることにより、未露 光部分を除去した。さらに、銅張り積層板上に形成され た光硬化膜のステップタブレットの段数を測定すること により、感光性樹脂組成物の光感度を評価した。その結 果を表1に示す。光感度は、ステッフタブレットの段数 で示され、このステップタブレットの段数が高いほど、 光感度が高いことを示す。

【0030】別の試験片を60mJ/cm²で露光し、ポリエ チレンテレフタレートフィルムを除去し、クロスカット 20 【0035】 試験 (JIS K-5400) を行った。また、5 cm× 5 cmの試験片を60 m3/cm2で露光後60秒現像した後5

O℃に加温した3重量%NaOHに浸漬し、レジストが 剥離する時間を測定し、剥離片の大きさも同時に測定し

用いて上記と同様に露光、現像し、塩化第2銅エッチィ ング液をサンケー製スプレーエッチィング装置によりス プレー圧力3kgf/cmで60秒間スプレーし、試験片を エッチィングし、レジストを剥離後ラインのギザを観察

【〇〇32】さらにクロスカット試験後のサンプルをエ ッチィングし、切断部のエッチィング液の浸み込みを観

【0033】次に1.6mm厚の銅張積層板に直径6mmの 穴を100個あけた基材に感光性樹脂組成物の積層体を 両面に積層し、60mJ/cm² 露光し、60秒間現像した。 【0034】次にこの穴の強度を直径1.5mmの挿入径 の円柱を用いてレオメーター(FUDOH社製)により 破断までの強度と伸びを測定した。とれらの結果をまと めて表1に示した。

[表]]

10

ma角

ΓC

0

0

0

വ

4 0

0

0

会

噩

盐

蠜

函 蒸

놴

趱

4

4

တ

6

တ

(X/10)

和

۷.

不

K

口

<u>~</u>

60mJ/cm2

度

巤 1

せ

ß

 α

S

0

0

വ

0

വ

0

9

0 ∞

က

9

0

0

9

麼

焐

严

铵

ΗĠ

6

7

7

*

3

ß

0

0

0

 ∞

0

2

0

0

Θ

冒

5

垂 下

 \Rightarrow

 \Rightarrow

 \supset

4%

46

₩ મસ

₩ ₽€

44 ₩

K

46

* 50

ች Æ

* 込

λ

7 鮅

10

8

Z

λ

ᠰ

H H

7

0 配角

角

0

#

缁

工

繼 彼

~

 ∞

~

~

1

1

*4

ф

0

0

4

0

C3

0

ı Į

4

0

LO

က

Ś Ø

S 0

圂

駮

丑

榖

丑

窎

紫

끘

က

実施例

窓

图

実 裘

圂

吳施(

4

3

0 0

Ŋ 6 せ 1 4

1 1 国

 α Ξ д

	<u> </u>
	两品品
	トマ社製、
	イーヤ)
) <u> </u>
	アクリロ
	メチロールプロパンエトキシトリアクリレート
←	ソエアキ
ノーなナ	プログ
数は10個	・ロール
数	メ

呾 匨 蹈 中村化学社 どのト വ

_ 1 λ H $\dot{\gamma}$

品 品 品 商商商レ Ì 1 1 6 6 6 4 告告手、 0 6641 8 5 7 7 3 ች ች ች ች ㅁ. 4 2 4 をでする 般般般ス個リ式式式スク数メ 1 ì 1 ς,

名名名

[0036]表1から明らかなように、一般式(1)で 示される化合物を必須成分として含む(C)成分配合す ることにより、密着性に優れ、テント強度が強く、剥離 時間も短く、剥離片の大きさも小さな感光性樹脂組成物 を得るととができる。

[0037]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物及びとれを用 いた感光性エレメントは、金属への密着性、テント強 度、剥離性等に優れたものである。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. 識別記号 庁内整理番号 F I

技術表示箇所

H 0 5 K 3/18

D 7511-4E